

## EXAFS study of GeTe-Sb<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> high-speed phase-change optical memory material

Toshiyuki Matsunaga<sup>\*1</sup> (5185), Masugu Sato<sup>2</sup> (2072)

<sup>1</sup>Characterization Technology Group, Matsushita Technoresearch, Inc.

<sup>2</sup>Materials Science Division, Japan Synchrotron Radiation Research Institute

DVD-RAM (Rewritable DVD) に代表される書換型光ディスクでは、物質の相変化に伴う光学特性の変化を利用して情報を記録する。現在、最もよく利用されている相変化材料は GeTe(1-x)-Sb<sub>2</sub>Te<sub>3</sub>(x) 擬二元系材料であって、数 10ns という短いレーザ照射により、アモルファス（記録） $\leftrightarrow$ 結晶（消去）間を相変化させることが可能である。この高速相変化メカニズムを解明するため、GeTe(1-x)-Sb<sub>2</sub>Te<sub>3</sub>(x) 擬 2 元系アモルファス化合物 ( $x=0\sim1/2$ ) の局所構造を、X 線吸収微細構造法によって調べた。解析結果を順追って示す。

Ge, Sb, Te (順に、N=IV, V, VI 族元素) には、それぞれ、約 4 個、3 個、2 個の原子が配位しており、その値は擬二元組成( $x$ )に依存せず、ほぼ一定であった。この結果は、共有結合物質においてみられる、族と配位数との関係、8-N 則に良く従っている。これら化合物において、Te には、Ge、Sb のみが配位し、Te-Te 結合は殆ど存在しなかった。また Sb には、Ge や Sb よりも、選択的に Te が配位していた。つまり、これら三種の元素には、組成 ( $x$ ) に従って、それぞれランダムに元素が配位しているわけではない。これらのことと詳細に解析すると、この擬二元系アモルファス固体中には、-Ge-Te-Ge-、-Ge-Te-Sb-、-Sb-Te-Sb- の三種の原子列が、数多く存在することが判明した。これらの原子列は、この化合物の結晶状態である、NaCl 型構造（図 1）の骨格を形成している原子列である。つまり、レーザー照射によりアモルファス（記録）マークをアニールすると、これら三種の原子列が結晶核となって、記録マーク全体が、一瞬にして結晶化するものと考えられる。これら骨格原子列のアモルファス固体全体に占める割合は、Te の原子濃度に比例する。我々の見出したメカニズムは、 $x$  の増加に伴い結晶化速度が早くなる、という実験事実（図 2）に良く符合する結果となっていた。

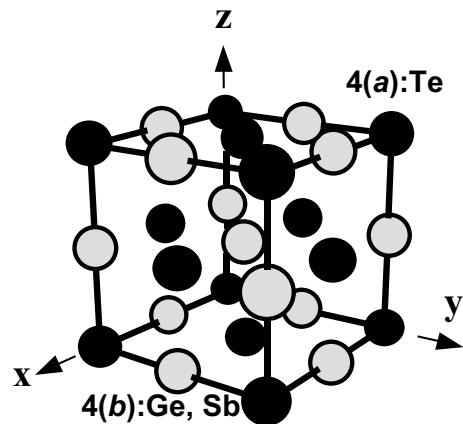


図1. GeTe-Sb<sub>2</sub>Te<sub>3</sub>擬二元系  
準安定相の結晶構造

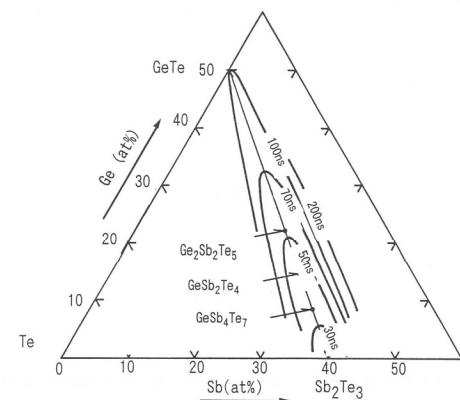


図2. GeTe-Sb<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> 擬二元系及びその  
近傍での組成と結晶加速度の関係